

参加費
無料

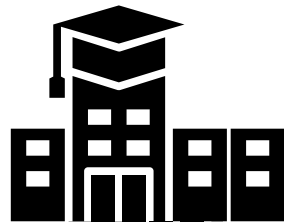
未来を創る技術を、次世代へ。

令和7年度

山梨大学 半導体セミナー

トランジスタの発明から100年。半導体技術は社会インフラや先端産業を支える中核技術としてその重要性は一層高まっています。本セミナーでは、半導体製造・材料分野で活躍する講師を迎え、現状と将来展望について講演いただくとともに、次世代人材育成と産学交流を目的としています。

2025年11月26日 水 13:10～16:45
(受付開始 12:40)



山梨大学大村智記念学術館 大村記念ホール
山梨大学甲府キャンパス内

ハイブリッド開催

定員：現地 130名 / オンライン200名

第一部 セミナー概要

- ① 我が国の半導体関連政策と関東地域における人材育成・確保等の取組**
経済産業省関東経済産業局 地域経済部デジタル経済課 大西 美帆氏
- ② インフォマティクス技術を活用した半導体材料・プロセス開発**
名古屋大学 未来材料・システム研究所 准教授 沓掛 健太郎氏
- ③ 先端半導体デバイスと成膜プロセス**
東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 成膜技術開発センター 未来技術企画研究室 貝塚 考直氏

お問い合わせ先

山梨大学工学域支援課 かりしゅう 狩集
☎ syomu-eng@ml.yamanashi.ac.jp
☎ 055-220-8402

タイムスケジュール

13:10～13:20	開会の辞 山梨大学 学長 中村 和彦
13:20～15:25	第1部 半導体セミナー
15:25～15:30	閉会の辞 山梨大学 理事(産学官連携担当) 市川 満
15:30～15:45	休憩
15:45～16:45	第2部 半導体関連企業ショート講演

お申し込み

<https://forms.gle/YzuRZ5oMrxjj27ov6>
(受付は先着順になります)

締切11月21日 金



スマホで読み取り

第1部

半導体セミナー



お申し込み



お申し込みはこちら
スマホからアクセス



13:20~13:40

1 我が国の半導体関連政策と関東地域における人材育成・確保等の取組

経済産業省関東経済産業局 地域経済部デジタル経済課
大西 美帆氏

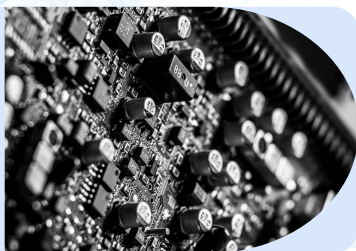
13:40~14:25

2 インフォマティクス技術を活用した半導体材料・プロセス開発

名古屋大学 未来材料・システム研究所 准教授 沓掛 健太郎氏

14:25~14:40

休憩



14:40~15:25

3 先端半導体デバイスと成膜プロセス

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社
成膜技術開発センター 未来技術企画研究室 貝塚 考亘氏

第2部

山梨県内半導体関連企業ショート講演

15:45~16:45

半導体技術をもっと身近に。
参加企業が自社の技術と魅力をわかりやすく解説！

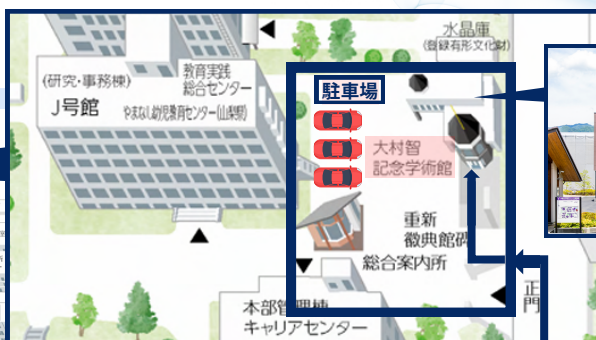
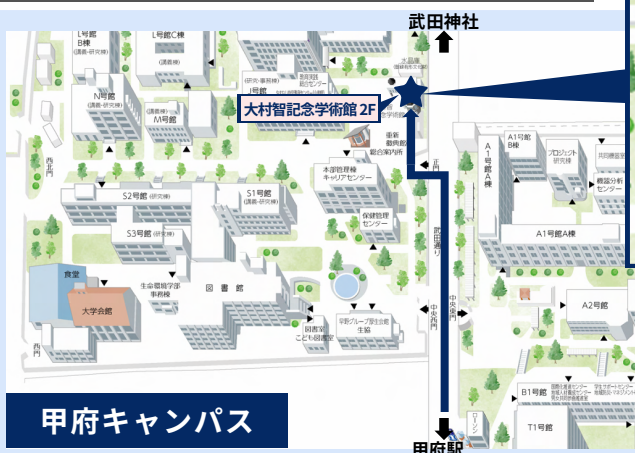
講演企業

YITOAマイクロテクノロジー株式会社／株式会社エノモト／ファスフォードテクノロジー株式会社
ミネベアパワーデバイス株式会社／株式会社加藤電器製作所／住友電工デバイス・イノベーション株式会社
／株式会社オキサイド（順不同）

司会進行：山梨県産業政策部産業人材課



会場案内



- 駐車可能台数が少ないため、できるだけ公共交通機関でお越しください
- 車でお越しになる方は、参加申し込み時にあわせてご回答ください
- 正門を入ると案内スタッフがいますので、指示に従って駐車してください

会場は医学部キャンパスではありませんので、お間違えのないようご注意ください